(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2007-277558

(P2007-277558A) (43) 公開日 平成19年10月25日(2007, 10, 25)

(51) Int.C1.	F 1				テーマコード (参考)
CO9K 11/06	(2006.01)	COSK	11/06	680	3K107
HO1L 51/50		CO9K	11/06	660	4H050
CO7F 15/00	(2006, 01)	HO5B	33/14	В	
		COZR	15/00	TO TO	

審査請求 有 請求項の数 25 OL (全 56 頁)

				1- 247
(21) 由嚴輔号 (22) 由嚴目 (62) 分類の表示 (廣出嚴目 (32) 優先權主張商号 (32) 優先權主張商号 (33) 優先權主張商号 (34) 優先權主張商号 (34) 優先權主張商号 (35) 優先權主張商号 (35) 優先權主張商号	特點2007-101554 (22007-101554) 中級18年4月9日 (2007-4.9) 中級18年4月9日 (2007-4.9) 中級202-86099 (22002-86099) の分割 甲級14年3月26日 (2002.3.26) 中級203-89829 (22001-88923) 平成13年3月27日 (2001.3.27) 日本田 (JP) 中級2001-302909 (22001-302909) 平成13年3月28日 (2001.9.28)	(71) 出願人 (74) 代理人 (74) 代理人 (74) 代理人 (72) 発明者 (72) 発明者	住友化学株式会社 東京部中央区新川二丁 10093285 寿理士 久保山 隆 10011300 寿理士 中山 写 1011471 寿理士 中山 写 101471 参程 被平 寿行 灰城県一くば市北原 6 内 上岡 隆宏 灰城県でくば市北原 6	目27番1号 住友化学株式会社 住友化学株式会社
			内	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】高分子発光体およびそれを用いた高分子発光素子

(57) 【要約】

【課題】三重項発光錯体構造を分子内に有し、釜布法により発光層を形成しうる新規な発 光体、その製造方法および該発光体用いた発光素子を提供する。

【解決手段】ポリスチレン換算の数平均分子量が10°~10°である高分子発光体であっ て、該発光体がその主鎖または側鎖に3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有 することを特徴とする高分子発光体。

3 重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造が下記式 (6) で示される構造である高 分子発光体。

$$\left(L^{-}\right) \stackrel{\wedge}{\circ} M - \left(Ar\right) \frac{10}{m}$$
 (6)

(式中、Mは、原子番号50以上の原子で、スピンー軌道相互作用により本錯体において 1 重項状態と3 重項状態間の項間交差が起きうる金属を示す。Arは、窒素原子、酸素原子 、炭素原子、硫黄原子または燐原子の1つ以上でMと結合する配位子である。 L は水素原 子、アルキル基、アリール基、複素環配位子等である。 【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリステレン機算の数率均分子量が10³~10⁶である高分子発光体であって、該発光 体がその主鎖または側鎖に3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有することを 特徴とする高分子発光体。

[請求項2]

その主鎖に3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有することを特徴とする請求項1に記載の高分子発光体。

【請求項3】

その側鎖に3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有することを特徴とする請求項1に記載の高分子発光体。

【請求項4】

共役のつながった側鎖に3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有することを特徴とする請求項3に記載の高分子発光体。

「鱧水項51

3 直項励起状態からの発光を示す金晶動体構造を側鎖に有しており、該金属體体構造の 少なくとも1つの配位子に含まれる芳香族環と、高分子主鎖に含まれる芳香族環とが炭素 一炭素単薪合で連結されていることを特徴とする請求項3に記載の高分子発生体。

【請求項6】

ポリスチレン換算の数平均分子量が10³~10°である高分子発光体であって、その主 鎖の末端に3重項励起状態からの発光を示す金属館体構造を有することを特徴とする高分 子発光体。

【請求項7】

一般式 (1) で示される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項 $1 \sim 6$ のいずれかに記載の高分子発光体。

$$-Ar_1 - \left(CR_1 - CR_2\right)_n$$

(1)

30

20

[ここで、Ar゚は、アリーレン基または2価の複素環基を示す。R゚およびR゚は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。nは0または1である。]

【糖求項8】

下記式 (2) で示される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項7記載の高分子発光体。

$$-Ar_2(N-Ar_3-)$$

40

(2)

〔式中、 Ar_z および Ar_z はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複素震基であり、 Ar_z と Ar_z は果橋しない。また、 R_1 は、アルキル基、アリール基、1価の複素度基、上配(3)で示される基、または上記(4)で示される基を示す。 tは $1 \sim 4$ の整数である。

(3)

(式中、Ar4はアリーレン基または2個の複素環基である。R12は、水素原子、アルキ

20

30

ル基、アリール基、1価の複素環基、または下記式(4)で示される基を示す。 Z_1 は、-CR $_{13}$ =CR $_{14}$ -または-C=C-を表す。 R_{13} および R_{14} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。uは0~2の整数である。)

$$-Ar_{5} + (N-Ar_{6}) - R_{16}$$

(4)

(式中、 A_{T_5} および A_{T_6} はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複業環基である。また、 R_{15} はアルキル基、アリール基または1価の複業環基を示す。 R_{16} は水素原子、アルキル基、アリール基または1価の複素環基を示す。vは1~4の整数である。)〕 「請求項9】

下記式 (5) で示される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項7記載の高分子発光体。

(5)

【請求項101

一般式(1)、(2)または(5)で示される繰り返し単位と、3重項励起状態からの 第光を示す金属結体構造を有する繰り返し単位との合計に対して、3重項励起状態からの 発光を示す金属結体構造を有する繰り返し単位が0.01モル%以上10モル%以下であ 5ことを特徴とする請求項7~9のいずれかに配載の高分子発光体。

【請求項11】

3 重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造が下記式 (6) で示される構造であることを特徴とする請求項 1~10 のいずれかに記載の高分子発光体。

$$\left(L^{-}\right)_{0}M-\left(Ar\right)_{m}$$
(6)

(式中、Mは、原子番号50以上の原子で、スピンー軌道相互作用により本緒体において 1 重項状態と3 重項状態間の項間交差が起きうる金属を示す。Arは、窒素原子、酸素原子、 炭素原子、酸素原子または燐原子の1つ以上でMと結合する配位子である。 Lは水素原 子、アルキル基、アリール基、複素螺配位子、カルボキシル能、つロゲン原子、アンドド基、 イミド基、アルコキシ基、アルキルスルカプト基、カルボニル配位子、アルケン配位子、 アルキン配位子、アミン配位子、イミン配位子、ニトリル配位子、イソニトリル配位子、 ホスフィン配位子、ホスフィンオキシド配位子、ホスファイト配位子、ホスア・ル配位子、 スルホン配位子、ホルキシド配位子またはスルフィド配位子である。mは、1~6

整数を示す。oは、0~5の整数を示す。)

【請求項12】

上記式(6)で示される金属錯体構造を2種以上含むことを特徴とする請求項11記載の高分子発光体。

【請求項13】

Mがレニウム原子、オスミウム原子、イリジウム原子、白金原子、金原子、サマリウム 原子、ニーロビウム原子、ガドリニウム原子、テルビウム原子またはジスプロシウム原子 であることを特徴とする請求項11または12記載の高分子無光体。

【請求項14】

Mがイリジウム原子、白金原子、金原子またはユーロビウム原子であることを特徴とする請求項13記載の高分子発光体。

【請求項15】

Mが、少なくとも1つの炭素原子と結合することを特徴とする請求項 $11\sim14$ のいずれかに記載の高分子発光体。

【請求項16】

A r が、窒素原子、酸素原子、酸素原子、硫黄原子または緯原子の何れか2つの原子で、Mと結合して5 負債を形成する2 速配位子である請求項11~15のいずれかに記載の高分子発光体。

【請求項17】

Arが一般式(7)で示される2座配位子であることを特徴とする請求項11~16の 20いずれかに記載の高分子発光体。

$$R^3$$
 R^6
 R^6
 R^7
 R^7
 R^8

【式中、R³~R¹⁰は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、アリールチオ基、アリールアルケニル基、環状アルケニル基、アルニキシ基、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アラールオキシカルボニル基、またはアリール基を示す。R³~R¹⁰のうち少なくとも1つはポリマー銀との結合基である。]

【請求項18】

 $X_1 - A - X_2$ で示される単最体(ここに X_1 、 X_2 はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシまたはアリールスルホニルオキシ基を示す。-A - iは、 $3 \equiv \eta 励起 状態からの発光を示す金属館体構造を有する繰り返し単位を示す。) と <math>X_3 - D - X_4$ で示される単量体(ここに X_3 、 X_4 はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基を示す。D は A 以外の繰返し単位を示す。) とを N i 放緩の存在下反応させることを特徴とする請求項 $7 \sim 17$ のいずれかに記載の高分子発光体の製造方法。

【請求項19】

Y₁-A-Y₂で示される単量体(ここにY₁およびY₂はそれぞれ独立にホウ酸基またはホ

【請求項20】

【請求項21】

퉳極および陰极からなる電極間に、少なくとも発光層を有し、該発光層が、請求項1~ 17のいずれかに記載の高分子発光体を含むことを特徴とする高分子発光案子。

【請求項22】

請求項21記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とする面状光源。

【請求項23】

請求項21記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするセグメント表示装置。

【請求項24】

請求項21記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするドットマトリックス表示装置。

【請求項25】

請求項21記載の高分子発光素子をバックライトとすることを特徴とする液晶表示装置

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、高分子発光体、その製造方法、その製造に用いる単量体となりうる 動体および該高分子発光体を用いた高分子発光業子(以下高分子LEDというこ とがある。) に関する。

【背景技術】

100021

発光素子の発光層に用いる発光材料として、3重項励起状態からの発光を示す 金属錯体(以下、3重項発光錯体ということがある)を発光層に用いた素子が発

光効率が高いことが知られている。

[0003]

3 重項発光錯体としては、例えば、イリジウムを中心金属とするIr(ppy)3、(Appl. Phys. Lett., 75.4 (1999))、白金を中心金属とする、PtOBP(Mature, 395, 151 (1998))、ユーロピウムを中心金属とするEu(TTA)3phen(Jpn. J. Appl. Phys., 34, 1883 (1995))等が知られている。

[0004]



Ir(ppy)3

[0005]

40

10

20

[0006]

Eu(TTA)3phen

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[00071

しかしながら、上記公知の3 重項発光錯体を用いて発光層を形成するのには、 通常真空蒸費法等の方法しか使用されず、設布法により発光層を形成することが 難しかった。

100081

本発明の目的は、3 重項発光館体構造を分子内に有し、盤布法により発光層を 形成しうる新規な発光体、その製造方法、その製造に用いる単重体となりうる新 規な静体および該発光体用いた発光素子を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明者等は、上記製題を解決すべく鋭意検討した結果、ポリスチレン換算の数平均分子盤が10°~10°である高分子発光体であって、該発光体がその主鎖 または側鎖に3 重項励起状態からの発光を示す金属糖体構造を有する高分子発光 体は、3 重項発光錯体構造を分子内に有し、該発光体を用いて塗布法により発光 層を形成しうることを見出し、本発明に至った。

【発明の効果】

[0010]

本祭明の高分子発光体は、3 重項発光緒作構造を分子内に有し、工業的に簡便 水スピンコート法、インクジェット法、印刷法などの鈴布法により発光層を 成成しうる。また、本発明の高分子発体は、3 重原光緒体を合分でより。 光効即を示しうる。したがって、本発明の高分子発光体は高分子LEDの発光材 料などに好適に用いることができる。また、本発明の製造方法によって、該高分 子発光体を容易に製造することができる。また、本発明の製造方法によって、 たって、 を発光体を容易に製造することができる。また、本発明の対 ディスプレイのが、タラナトまたは 照明上しての曲面状や平面状の光源、セグ メントタイプの表示表子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイ等 の装置に好ましく使用と

【発明を実施するための最良の形態】

[0011]

本発明の高分子発光体はポリスチレン換算の数平均分子量が10°~10°であ 高分子発光体であって、該発光体がその主鎖または側鎖に3 重項励起状態から の発光をボナ金馬鎖体構造を有する高分子発光体である。 10

20

30

40

[0012]

ここに3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造とは、3重項発光錯体から誘導された構造をいう。

[0013]

本発明において、3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造の母体である 3重項発光錯体について説明する。

3 重項発光錯体とは通常重金属錯体であり、例えば、該錯体から燐光発光を発生し得る錯体をいう。ただし、この燐光発光に加えて螢光発光が観測される錯体 も含まれる。

[0014]

3 重項発光館体としては、従来から低分子系のBL発光性材料として利用されてきたものであり、これらの材料は例えばNature, (1998), 395, 151, Appl. Phys. Lett. (1999), 75(1), 4, Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. (2001), 4105(0r ganic Light-Emitting Materials and Devices IV), 119, J. Am. Chem. Soc., (2001), 123, 4304、Appl. Phys. Lett., (1997), 71(18), 2596、Syn. Met., (1998), 94(1), 103、Syn. Met., (1999), 99(2), 1361、Adv. Mater., (1999), 11(10), 862 に開示されている。

[0015]

3 重項発光館体の中心金属としては、通常、原子番号50以上の原子で、該館体にスピンー軌道相互作用があり、1 重項状態と3 重項状態間の項間交差が起きる金属である。

3 重項発光館体の中心金属としては、例えば、レニウム、イリジウム、オスミウム、スカンジウム、イットリウム、白金、金、およびランタノイド類のユーロビウム、テルビウム、ツリウム、ディスプロシウム、サマリウム、プラセオジウム、ガドリニウムなどが挙げられ、イリジウム、白金、金、ユーロビウムが好ましく、イリジウムが特に好ましい。

[0017]

3 重項発光錯体の配位子は、通常有機配位子であり、その炭素数は、通常 4 \sim 6 0 程度である。

[0018]

3 重項発光錯体の配位子としては、例えば、8 - キノリノールおよびその誘導体、ペンゾキノリノールおよびその誘導体、2 - フェニルービリジンおよびその誘導体、2 - フェニルーベングチアゾールおよびその誘導体、2 - フェニルーベンゾキサゾールおよびその誘導体、ポルフィリンおよびその誘導体などが挙げられる。

[0019]

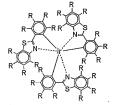
3 重項発光錯体としては、例えば、以下のものがあげられる。

10

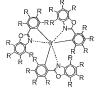
20

[0020]

[0021]



[0022]



[0023]

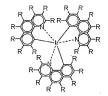
10

*

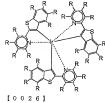
30

40

50



[0025]





20

30

[0027]

[0028]

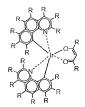
[0029]

20

30

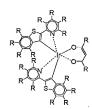
40

[0030]



10

[0031]



[0032]



[0033]

[0036]

[0037]

20

30

40

20

30

40

50

[0038]

[0039]

[0040]

ここで、Rは、それぞれ独立に、水業原子、アルキル基、アルコキシ基、アル キルデオ基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキン基、アリールアルキルを、アリールアルコキシ基、アリールアルカキル基、アリールアシースを リールアルキニル基、アリールアミノ基、1 価の複素費基およびシアノ基からな る群から遊ばれる基を示す。溶媒への溶解性を高めるためには、が好ましく、また置換基を含めた繰り返し単位の形状の対称性が少ないことが好ましい。

[0041]

アルキル基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常 $1 \sim 2$ 0 程度であり、具体的には、メチル塞、メチル塞、ベンゴビル基、1-プロビル基、ンクロヘキシル基、0・プチル基、エーブテル基、ベンチル基、ベキシル基、シクロヘキシル基、ベプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3、7-ジメチルオクチル基、ラリル基などが雑げられ、ベンチル基、ペキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、3、3、30 ジメチルオクチル基、30 ヴェルス・カーシャル基、30 ヴェルス・カーシャル基、30 ヴェルス・カーシャル基、30 ヴェルス・カーシャルスがいましい。

[0042]

アルコキシ甚は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常 $1\sim 2$ 0 程度であり、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、 「ープロピルオキシ基、プレキシ 基、 「ープトキシ基、ピープトキシ基、ペンテルオキシ基、ペンテルオキシ基、ペンテルオキシ 基、ペンテルオキシ 基、スクエルオキシ 基、スクチルオキシ 基、スクチルオキシ 基、アシルオキシ 基、アシルオキシ 基、アシルオキシ 基、スクテルオキシ 基、スクテルオキシ 基、スクテルオキシ 基、スクテルオキシ 基、スクテルオキシ 基、スクテルオキシ 基、メクテルオキシ 基、メクテルオキシ 基が好ましい。 [0043]

アルキルチオ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常 1 ~ 2 0程度であり、具体的には、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、 iープロピルチオ基、ブチルチオ基、 i 一プチルチオ基、 t ープチルチオ 基、ペンテルテオ基、ヘキシルチオ基、シロへキシルチオ基、ペプチルチオ スクロヘキシルチオ基、ペプチルチオ基、メカターへキシルチオ基、ペプチルチオ 3、7ージメチルオクチルチオ基、ラウリルチオ基などが挙げられ、ペンチルチ オ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、デシルチ オ基、3,7-ジメチルオクチルチオ基が好ましい。

[0044]

アルキルシリル基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常 1~60程度であり、具体的には、メチルシリル基、エチルシリル基、プロビル シリル基、 iープロビルシリル基、プチルシリル基、iープチルシリル基. t ープチルシリル基、ペンチルシリル基、ヘキシルシリル基、シクロヘキシルシリ ル基、ヘプチルシリル基、オクチルシリル基、2-エチルヘキシルシリル基、ノ ニルシリル基、デシルシリル基、3、7-ジメチルオクチルシリル基、ラウリル シリル基、トリメチルシリル基、エチルジメチルシリル基、プロピルジメチルシ リル基、 iープロピルジメチルシリル基、プチルジメチルシリル基、tープチ ルジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル基、 ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、2-エチルヘキシルー ジメチルシリル基、ノニルジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3,7 ージメチルオクチルージメチルシリル基、ヲウリルジメチルシリル基などが挙げ られ、ペンチルシリル基、ヘキシルシリル基、オクチルシリル基、ターエチルへ キシルシリル基、デシルシリル基、3、7-ジメチルオクチルシリル基、ペンチ ルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基。 2-エチルヘキシルージメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3、7-ジ メチルオクチルージメチルシリル基が好ましい。

[0045]

アルキルアミノ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、モノアルキル アミノ基でもジアルキルアミノ基でもよく、炭素数は通常1~40程度であり、 具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルア ミノ基、プロビルアミノ基、 i-プロビルアミノ基、ブチルアミノ基、 プチルアミノ基、tーブチルアミノ基、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、 シクロヘキシルアミノ基、ヘブチルアミノ基、オクチルアミノ基、 2 - エチルヘ キシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3.7-ジメチルオクチル アミノ基、ラウリルアミノ基などが挙げられ、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミ ノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、デシルアミノ基、3. 7-ジメチルオクチルアミノ基が好ましい。

100461

アリール基は、炭素数は通常6~60程度であり、具体的には、フェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基($C_1 \sim C_{12}$ は、炭素数 $1 \sim 1$ 2 であることを示 す。以下も同様である。)、C,~C,。アルキルフェニル基、1-ナフチル基、 2-ナフチル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル基が好ましい。

[0047]

アリールオキシ基は、炭素数は通常6~60程度であり、具体的には、フェノ キシ基、C1~C1,アルコキシフェノキシ基、C1~C12アルキルフェノキシ基、 1-ナフチルオキシ基、2-ナフチルオキシ基などが例示され、 C,~C,oア ルコキシフェノキシ基、C,~C,,アルキルフェノキシ基が好ましい。

[0048]

アリールアルキル基は、炭素数は通常7~60程度であり、具体的には、フェ ニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルキ ル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル $-C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、1 - ナフチル $-C_1$ ~ C₁₂アルキル基、 2 - ナフチルー C₁~ C₁₂アルキル基などが例示され、 C₁~ C_{12} アルコキシフェニルー C_1 ~ C_{12} アルキル基、 C_1 ~ C_{12} アルキルフェニルー C,~C,2アルキル基が好ましい。

[0049]

10

20

30

40

50

アリールアルコキシ基は、炭素数は通常 $7 \sim 6$ 0 程度であり、具体的には、フェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルー $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシ基が例ましい。 [0050]

アリールアルケニル基は、炭素数は通常 8 ~6 0 程度であり、具体的にはcis-フェニルアルケニル基、 transーフェニルアルケニル基、 cisートリルアルケニル基、 transー1 ・ナフチルアルケニル基、 transー2 ・ナフチルアルケニル基などが例示される。

[0051]

アリールアルキニル基は、炭素数は通常8~60程度であり、具体的にはフェニルアルキニル基、トリルアルキニル基、1ーナフチルアルキニル基、2ーナフチルアルキニル基などが例示される。

[0052]

アリールアミノ基は、炭素数は通常6~60程度であり、フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニルアミノ基、ジ $(C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル)アミノ基、ジ $(C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル)アミノ基、 $1 \sim 1$ プチルアミノ基、 $2 \sim 1$ プライン・アミノ基、 $2 \sim 1$ プライン・アミノ 素が好ましい。 $2 \sim 1$ できる $2 \sim 1$ でき

1価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子 1 個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は通常 4 ~ 6 0 程度であり、具体的には、チエニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチエニル基、ピロリル基、プリル基、ピリジル基などが例示され、チエニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチエニル基、ピリジル基などが例示され、チエニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチエニル基、ピリジル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルピリジル基が好ましい。

[0054]

さらに、R中の、アリール基や複素環基は、それらがさらに1つ以上の置換基を有していてもよい。

[0056]

3 重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造の中では、下記式 (6) の構造が 望ましい。

$$\left(L\right)$$
 o M $\left(Ar\right)$ m (6)

[0057]

式中、Mは、原子番号50以上の原子で、スピンー軌道相互作用により本錯体に おいて1重項状態と3重項状態間の項間交差が起きうる金属を示す。

Mは例えば、レニウム、イリジウム、オスミウム、スカンジウム、イットリウ

ム、白金、金、およびランタノイド類のユーロピウム、テルピウム、ツリウム、 ディスプロシウム、サマリウム、プラセオジウム、ガドリニウムなどが挙げられ 、イリジウム、白金、金、ユーロピウムが好ましく、イリジウムが特に好ましい

[0058]

Mは、少なくとも1つの炭素原子と結合することが望ましい。

Arは、窒素原子、酸素原子、炭素原子、硫黄原子または燐原子の1つ以上でM と結合する配位子であり、かつ、任意の位置でポリマーと結合する。

A r としてはたとえば、ピリジン環、チオフェン環、ベンソオキサソール環などの複素 環類やベンゼン環が結合して構成された配位子で、具体的には、フェニルピリジン、2 - (パラフェニルフェニル) ピリジン、7 - プロモベンソ [h] オフリン、2 - (4 - アオフェンー2 - イル) ピリジン、2 - (4 - アステント オフェンー2 - イル) ピリジン、2 - (4 - アステント (4 - アフェニル) ピリジン、2 - (パラフェニル) ペンソオキサゾール、2 - (パラフェニル) ペンソチアゾール、2 - (ペンゾチオフェンー2 - イル) ピリジン 7、8、12、13、17、18 - ペキサキスエチルー21H、23H - ポルフィリンなどが何ぷされ、これらに置換基を有していてもよい。

[0061]

Arの置換基としては、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、アリールチオ基、アリールアルケニル基、扇状アルケニル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリールは、1億の複素環基が挙げられ、その具体例としては上記R₁₈およびR₁₉において例示されるものと同様である

[0062]

また、上記(6)式中、Arが、 庭素原子、酸素原子、 炭素原子、 硫黄原子 または頻原子の何れか 2 つの原子で、 Mと結合して 5 員環を形成する 2 座配位子であることが望ましく、 Mが少なくとも1 つの炭素原子と結合するとさらに好ましく、 Arが下記式 (7) で示される 2 座配位子である時、より好ましい。 【0064】

20

10

20

30

$$R^3$$
 R^6
 R^6
 R^7
 R^{10}
 R^9

(7)

式中、R³~R¹⁰は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルケエル基、アラルキル基、アリールテオ基、アリールアルケニル基、環状アルケニル基、アルコキシ基、アリールオキシカルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、またはアリール基を示す。R³~R¹⁰のうち少なくとも1つはポリマー鎖との結合基である。

[0065]

L は水素原子、アルキル基、アリール基、複素類配位子、カルボキシル基、ハログン原子、アミド基、イミド基、アルコキシ基、アルキルメルカプト基、カルボニル配位子、アルケン配位子、エートリル配位子、イミン配位子、ホスフィンと配位子、ホスフィンオキシド配位子、ホスフィント配位子、エーテル配位子、スルホン配位子、スルホキシド配位子、ホスフィンド配位子、スルホキシド配位子またはスルフィド配位子である。mは、1~5の整数を示す。oは、0~5の整数を示す。oは、0~5の整数を示す。

[0066]

上記一般式 (6) のLにおいて、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、シクロヘキシル基などが例示され、アリール基としてはフェール基、トリル基、1・ナフトル基、2・ナフチル基などが例示され、複素環配位子としては、0個でも1個でもよく、0個のものとしては例えば、2,2 ービビリジル、1,10ーフェナントロリン、2-(4-チオフェン-2-イル)ピリジンなどが例示され、1 信のものとしては例えば、フェニルピリジン、2-(パラフェニルフェニル)ピリジン、2-(パラフェニルフェニル)ピリジン、2-(パラフェニルフェニル)ピ

リジン、7 - プロモベンゾ[h]キノリン、2 - (4 - フェニルチオフェン-2 -イル) ピリジン、2 - フェニルベンソオキサゾール、2 - (パラフェニルフェニル) ベンゾオキサゾール、2 - フェニルベンソチアゾール、2 - (パラフェニルフェ ニル) ベンゾチアゾールなどが倒示される。

[0067]

定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブ トキシ基またはフェノキシ基等が挙げられる。アルキルメルカプト基としては特 に限定されるものではないが、例えば、メチルメルカプト基、エチルメルカプト 基、プロビルメルカプト基、ブチルメルカプト基またはフェニルメルカプト基等 が挙げられる。カルボニル配位子としては、一酸化炭素やアセトン、ベンソフェ ノンなどのケトン類、アセチルアセトン、アセナフトキノンなどのジケトン類、 アセチルアセトナート、ジベンゾメチラート、テノイルトリフルオロアセトナー トなどのアセトナート配位子などが例示される。アルケン配位子としては特に限 定されるものではないが、例えば、エチレン、プロピレン、プテン、ヘキセンま たはデセン等が挙げられる。アルキン配位子としては特に限定されるものではな いが、例えば、アセチレン、フェニルアセチレンまたはジフェニルアセチレン祭 が挙げられる。アミン配位子としては特に限定されるものではないが、例えば、 トリエチルアミンまたはトリプチルアミン等が挙げられる。イミン配位子として は特に限定されるものではないが、例えば、ベンソフェノンイミンまたはメチル エチルケトンイミン等が挙げられる。ニトリル配位子としては特に限定されるも のではないが、例えば、アセトニトリルまたはベンゾニトリル等が挙げられる。 イソニトリル配位子としては特に限定されるものではないが、例えば、t-ブチ ルイソニトリルまたはフェニルイソニトリル等が挙げられる。ホスフィン配位子 としては特に限定されるものではないが、例えば、トリフェニルホスフィン、ト リトリルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィンまたはトリプチルホスフィ ン等が挙げられる。ホスフィンオキシド配位子としては特に限定されるものでは ないが、例えば、トリプチルホスフィンオキシドまたはトリフェニルホスフィン オキシド等が挙げられる。ホスファイト配位子としては特に限定されるものでは ないが、例えば、トリフェニルホスファイト、トリトリルホスファイト、トリブ チルホスファイトまたはトリエチルホスファイト等が挙げられる。エーテル配位 子としては特に限定されるものではないが、例えば、ジメチルエーテル、ジエチ ルエーテルまたはテトラヒドロフラン等が挙げられる。スルホン配位子としては 特に限定されるものではないが、例えば、ジメチルスルホンまたはジブチルスル ホン等が挙げられる。スルホキシド配位子としては特に限定されるものではない が、例えば、ジメチルスルホキシドまたはジブチルスルホキシド等が挙げられる 。スルフィド配位子としては特に限定されるものではないが、例えば、エチルス ルフィドまたはブチルスルフィド等が挙げられる。

[0068]

本発明の高分子発光体は、3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造をその主鎖に有していてもよく、側鎖に有していてもよく、また、主鎖の末端に有していてもよい。

[0069]

3 重項励起状態からの発光を示す金属館体構造をその主鎖に有する高分子発光 体とは、3 重項励起状態から発光を示す錯体に配位した芳香環またはその循環部 が主剣に含まれる場合、または主鎖に金属が含まれる場合を意味する。 [0070]

また、本発明の高分子発光体の金属館体構造に含まれる配位子のうち少なくと も1つが、高分子主鎖に含まれる繰返し単位と同一の構造を含む場合、金属含量 を制御できる点で好ましい。

すなわち、配位子の構造を主鎖に有する場合、高分子化合物を製造した後に錯 体化をおこなうことにより、本発明の高分子発光体を製造することができる。

具体的には、以下の構造が例示される。

[0071]

10

20

30

[0072]

3 重項助起状態からの発光を示す金属錯体構造をその側鎖に有する高分子発光体とは、3 重項励起状態から発光を示す錯体に配位した光音模またはその船積部 が主鎖と指令を介して連結する場合を意味する。ここでいる結合とは、単結合、 2 重結合などの直接結合;酸素原子、硫黄原子、セレン原子などの原子を介した 結合;またはメチレン基、アルキレン基、アリーレン基などの2価の結合基を介 した結合を示す。

中でも、共役のつながった側鎖に3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有することが好ましい。

[0073]

3 重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を側鎖に有している場合、該金属錯体構造の少なくとも1 つの配位子に含まれる芳香族環と、高分子主鎖に含まれる芳香族環とが淡素 - 炭素単結合で連結されていることが望ましい。

[0074]

中でも、高分子発光体が共役系高分子発光体であるものが好ましい。

ここに、共役系高分子発光体とはポリマーの主鎖骨格に沿って非局在 n 電子対 が 存在している高分子発光体即ち、主鎮が共役系高分子である高分子発光体を意味 する。この非局在電子としては、2重結合のかわりに不対電子または孤立電子対 が共鳴に加わる場合もある。

[0075]

本発明の1つの実施形態としては、3 庫項励起状態からの発光を示す金属結构 構造を2 種類以上有する高分子発光体すなわち、その主類、側鏡を有する高分子発 ずれか2つ以上に3 重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造な有する高分子発 光体である。それぞれの金属錯体構造は、互いに同じ金属を有していてもよいし、 異なる金属を有していても良い。また、それぞれの金属錯体構造は、互いに足 なる発光色を有していても良い。例えば、緑色に発光する金属錯体構造と、赤色 (原光する金属錯体構造の両方が1つの高分子発光体に含まれている場合などが 例示される。このとき、適度な量の金属錯体構造は立まれるように設計すること により、発光色を制御することができるので、好ましい。

[0076]

本発明の高分子発光体としては、3 重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有する繰り返し単位を含むものが挙げられる。

20

30

[0077]

ここに、3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有する繰り返し単位 としては、上述の3重項発光錯体の配位子から二つの水素が脱顔した残りの、結 合手を持つ基が例示される。

100781

また、3 重項助起状態からの要光を示す金属錯体構造を有する織り返し単位として、後記式(1)の繰り返し単位のAr,の関鉄基またはRr、Rgが3 重項助起状態からの発光を示す金属錯体構造を有する1 価の基であるもの等も挙げられる。

- ここに3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有する1個の基とは、 上述の3重項発光錯体の配位子から一つの水素が脱離した残りの結合手が1本の 基である。
- 上記式 (1) の機返し単位のAェ1の置換基等が3重項励起状態からの発光を示す金属解体構造を有する1価の基である機返し単位の具体例としては、例えば、下図のものが挙げられる。

[0079]

[0080]

式中、Rは上記と同じである。

[0081]

なお、本発明の高分子発光体は、主鎖の末端が3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有する1価の基を有していても良い。

[0082]

本発明の高分子発光体としては、一般式 (1) で示される繰り返し単位を含むことが望ましい。

$$-Ar_1 - CR_1 = CR_2 - CR_2$$

(1)

[式中、AI₁は、アリーレン基または2個の複業最基を示す。R₁、R₂は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1個の複業最基またはシアノ基を示す。nは0または1である。]

[0083]

上記一般式(1)におけるA r 1は、アリーレン基または2 価の複素環基である。該A r 1はアルキル店、アルコキシ店、アルキルチオ店、アルキルシリル店、アルキルアミノ店、アリール店、アリールオキシ店、アリールアルキルモ、アリールアルコキシ店、アリールアルウェル店、アリールアルコキン店、アリールアルカミンス、1 面の複素環基、シアノ店等の費換基を有していてもよい。該置換基の例は、上述のR と同様である。

該Ar,は高分子発光体の3重項発光を阻害しないものが好ましい。 【0084】

Ar, としては、従来からEL発光性材料として利用されてきたすべての材料に含まれるアリーレン基または2 価の複素環基であればよく、3 重項発光を阻害しないモノマーであれば好ましい。これらの材料は例えば、〒099/12989 W000/55 927 W001/49759A1 W001/49768A2、〒098/06773 USS, 777,070 W099/54385 W000/4

30

50

6321 US6, 169, 163B1に開示されている。

[0085]

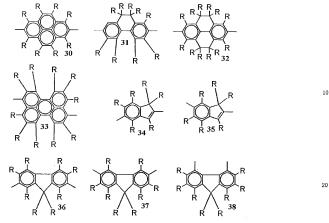
100881

アリーレン基は、ペンゼン環、縮合環を持つもの、独立したペンゼン環または縮合環が 2 個直接またはピニレン等の基を介して結合したものが含まれ、通常炭素数 6 ~ 6 0、好ましくは6 ~ 2 0 であり、フェニレン基(例えば、下図の式 2 ~ 3)、ナフタレンジイル基(下図の式 4 ~ 1 3)、アントラセニレン基(下図の式 1 4 ~ 1 9)、ピフェニレン基(下図の式 2 0 ~ 2 5)、トリフェニレン基(下図の式 2 6 ~ 2 8)、縮合環化合物基(下図の式 2 9 ~ 3 8)などが例示される。なおアリーレン基の炭素数には、置換基Rの炭素数は含まれない。【0 0 8 6 】

[0090]

40

50



[0091]

本発明において、2 価の複楽環基とは、複楽環化合物から水楽原子2 個を除い た残りの原子団をいい、炭素数は、通常4 へ6 0、好ましくは4 ~ 2 0 である。 なお2 価の複楽環基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

[0092]

ここに複素跟化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、リン、ホウ素などのヘテロ原子を 環内に含むものをいう。

[0093]

2 価の複素環基としては、例えば以下のものが挙げられる。

[0094]

[0095]

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む 5 員霖複素環基: (下図の式 9 4 ~ 9 8) が挙げられる。

100961

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む 5 貝環縮合核素環基: (下図の式9 9~1 0 9) 、ベンゾチアジアソール-4,7-ジイル基やベンゾオ

キサジアゾール-4,7-ジイル基などがが挙げられる。

[0097]

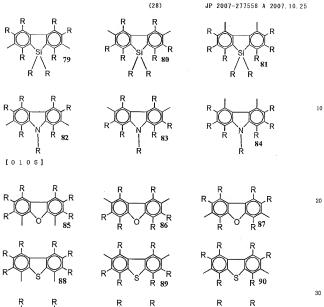
ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5 貝環複素環基でそのヘテロ原子の a 位で結合し2 最体やオリゴマーになっている甚: (下図の式 1 10~1 1 8) が挙げられる。

[0098]

ヘテロ原子としてけい薬、窒素、硫黄、セレンなどを含む5貝環複素環基でそのヘテロ原子のa位でフェニル基に結合している基: (下図の式112~118)が挙げられる。 【0099】

[0101]

[0104]



[0106]

[0108]

ここで、Rは、上述と同様の基を示す。

[0109]

上記式(1)におけるnは0または1である。

[0110]

上記式(1)における R_1 、 R_2 は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。

[0111]

 R_1 、 R_2 が、水素原子、シアノ基以外である場合について述べると、アルキル基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、炭素数は通常 $1\sim 20$ 程度であ

り、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘ キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ラウリル基などが挙 げられ、メチル基、エチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル 基が好ましい。

[0112]

アリール基は、炭素数は通常6~60程度であり、具体的には、フェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基 $(C_1 \sim C_{12}$ は、炭素数 $1 \sim 1$ 2 であることを示 す。以下も同様である。)、C1~C12アルキルフェニル基、1-ナフチル基、 2- ナフチル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル基が好ましい。 [0113]

1価の複素環基は、炭素数は通常4~60程度であり、具体的には、チェニル 基、C:~C:。アルキルチェニル基、ピロリル基、フリル基、ピリジル基、C:~ C12アルキルピリジル基などが例示され、チエニル基、C1~C12アルキルチェ ニル基、ピリジル基、C₁~C₁₂アルキルピリジル基が好ましい。 [0114]

本発明の高分子発光体が、上記式 (1) で示される繰り返し単位以外繰り返し単 位として、好ましくは、下記式 (2) で示される繰り返し単位を含むことは、発 光効率の点で望ましい。

[0115]

式中、ArgおよびArgはそれぞれ独立にアリーレン基または2個の複素環基で あり、Aェ,とAェ,は架橋しない。またR,,は、アルキル基、アリール基、1価 の複素環基、下記(3)で示される基、または下記(4)で示される基を示す。 tは1~4の整数である。

[0116]

$$-Ar_4 - Z_1 + R_{12}$$

式中、Araはアリーレン基または2価の複素環基である。Raoは、水素原子、 アルキル基、アリール基、1価の複素環基、または下記式 (4) で示される基を 示す。 Z,は、 - CR13 = CR14-または-C = C-を表す。 R13およびR14は それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基またはシア ノ基を示す。uは0~2の整数である。

[0117]

$$-Ar_5 - (N-Ar_6) V R_{16}$$

式中、ArsおよびArsはそれぞれ独立にアリーレン基または2個の複素最基で ある。また、R₁₆はアルキル基、アリール基または1個の複素環基を示す。R₁₆ は水素原子、アルキル基、アリール基または1個の複素環基を示す。 v は1~4 の整数である.

[0118]

上記式 (2) で示される繰り返し単位の好ましい具体例としては、下図のもの が挙げられる。

10

20

30

式中、Rは上記と同じ。

[0119]

Ar₂~Ar₅におけるアリーレン基、2価の複素環基としては、上記Ar₁に例示されるものと同様である。

 $R_{11} \sim R_{16}$ におけるアルキル基、アリール基、1 価の複素環基としては、上記 R_{1} および R_{2} に例示されるものと同様である。

[0120]

また、本発明の高分子発光体は、上記式 (1) で示される繰り返し単位以外繰り 返し単位として、下記式 (5) で示される繰り返し単位を含むことは、発光効率 の点で望ましい。

[0121]



(5)

式中、R11は前記と同じ。R1sおよびR1nは芳香環上の置換基を表し、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、アリールオキシ基、アリールオ・ルケニル基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アリールスキンカルボニル基、アリールスまたは、1値の復素環基を示す。a、bはそれぞれ独立に0~3の整数であり、aまたはbが2以上の時、各R1sまたはR1nは同一であっても、異なっていてもよく、また、互いに結合して環を形成してもよい。

[0122]

 R_{18} および R_{19} における 1 価の複素環基としては、上記 R_{1} および R_{2} に例示されるものと同様である。

[0123]

ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、よう素原子などが、 アルキル基としてはメチル基、エチル基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-アミル基、ネオペンチル基、n-ヘ 10

20

30

40

30

キシル甚、シクロヘキシル甚、n-オクチル甚、n-ノニル茲、2,3,4-トリメチル-3-ペンチル甚、2,4-ジメチル-3-ペンチル基などが、

アルケニル基としては2-メチル-1-プロベニル基、2-ブテニル基などが、アラルキル基としてはベンジル基、2-フェニルエチル基、2-ナフェニル基などが、アリールチオ基としてはチフェニル基などが、アリールアルケニル基などが、アリールアルケニル基などが、アリールアルケニル基などが、アリールアルケニル基などが、アリールアルケニル基などが、アリールアルケニル基などが、アリールオキン基、エトキン基、n-プロポキン基、レブトキン基などが、アリールオキシ基としてはメトキンカルボニル基としてはメトキシカルボニル基ととが、アルキルオキシカルボニル基としてはストキシカルボニル基としてはスシーではベンジルオキシカルボニル基などが、アリール基としてはスシールオニカルボニル基としては、フェニルオキシカルボニル基などが、アリール基としてはフェニル基、フリル基などが、それぞれ例示される。

[0124]

本発明の高分子発光体の末端基は、重合活性基がそのまま残っていると、 擦子 にしたときの発光特性や寿命が低下する可能性があるので、安定な基で保護され ていても良い。主鎖の共役構造と連続した共役結合を有しているものが好ましく 、例えば、ビニレン基を介してアリール基または複素模基と結合している構造が 例示される。 具体的には、特開平9 - 45478 号公報の化10 に記載の置換基 等が例示される。

[0125]

なお、本類明の高分子発光体は、発光特性や電荷輸送特性を損なわない範囲で、式(1)、(2)または(5)で示される繰り返し単位および3.重項順放を機かの発光を示す金無鎖体構造を有する繰り返し単位以外の繰り返し単位、の発光を示す金無鎖体構造を有する繰り返し単位は、他の繰り返し単位は、未我の単位で連結されたいてもよいし、繰り返し単位は、他の繰り返し単位がませなのよいと、場り返し単位が、他の繰り返し単位が多常まれていてもよい。結合構造としては、以下に示すもの、以下示すものとピニレン蓋を組み合わせたもの、および以下に示すもののうち2つ以上を組み合わせたものなどが例示される。ここで、Rは前記のものと同じ置換基から遊ばれる甚であり、Arは炭素数6~60個の炭化水素基を示す。

[0126]

10

20

20

30

40

50

[0127]

本発明の高分子発光体は一般式 (1)、(2)または(5)で示される繰り返し単位と、3 重項助起状態からの発光を示す金属樹体構造を有する繰り返し単位との合計に対して、3 重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有する繰り返し単位を0、01モル%以上10モル%以下含むことが好ましい。

[0128]

また、該高分子発光体は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帯びたランダム共重合体であってもよい。発光の量子収率の高い高分子発光体を得る観点からは完全なランダム共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体がブロックまたはグラフト共重合体が好ましい。

[0129]

本発明の高分子発光体は、数平均分子量がポリスチレン機算で 10^3 $\sim 10^6$ である。その繰り返し構造の合計数は、繰り返し構造やその割合によっても変わる。成既性の点から一般には繰り返し構造の合計数が、好ましくは $20\sim 1000$ 0、さちに好ましくは $30\sim 1000$ 0、幣に好ましくは $50\sim 5000$ 0、さちに好ましくは $30\sim 1000$ 0、幣に好ましくは $50\sim 5000$ 00のある

[0130]

また、薄膜からの発光を利用するので該高分子発光体は、固体状態で発光を有するものが好適に用いられる。

[0131]

該高分子発光体に対する良容線としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、デトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、デトラリン、デカリン、nーブチルペンゼンなどが例示される。高分子発光体の構造や分テ載にもよるが、通常はこれらの溶媒に0.1重量%以上溶解させることができる。

[0132]

本発明の高分子聚光体は、3 重項発光網体から誘導された重合活性基を有する 車量体を原料として使用して重合することにより製造することができる。また、 重合条件下で、3 重項発光館体から誘導された重合活性基を有する単量体が分解 する可能性がある場合は、3 重項発光館体から誘導された重合活性基を有する単 虚体を原料として使用して重合して重合体を得、該重合体を、該3 重項発光館体 の中心金属と反応させてもよい。

ここで使われる重合活性基としては、重合方法により異なるが、例えば、ホルミル基、ホスホニウム基、臭薬、よう業、塩素などのハロゲン原子、ビニル甚、ハロメチル港、アセトニトリル差、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基等のアリールスルホニルオキシ基等のアリールスルホニルオキシ基が挙げられる。

[0133]

本発明の高分子毫光体の製造方法としては、主鎖にピニレン基を有する場合に は、3 重項発光錯体から誘導された重合活性基を有する単量体と、必要に応じて その他の単量体を用いて、例えば特関平5-202355号公額に記載の方法に より製造し得る。

すなわち、〔1〕アルデヒド基を有する化合物とホスホニウム塩基を有する化合物とのWittig反応による重合、〔2〕アルデヒド基とホスホニウム塩基を有する化合物のWittig反応による重合、〔3〕ピニル基を有する化合物とのHeck反応による重合〔4〕ピニル基とハロゲン原子を有する化合物とのHeck反応による重合、〔5〕ルデヒド基を有する化合物とアルキルホスホネート基を有する化合物とのHernerーWaのよるworth—Emmons法による重合〔6〕アルデヒド基とアルキルホスホネート

ネート基とを有する化合物のHorner-Wadsworth-Emmons 法による重合、〔7〕ハロゲン化メチル基を2つ以上有する化合物の脱ハロゲン 化水素法による重縮合、〔8〕スルホニウム塩基を2つ以上有する化合物のスル ホニウム塩分解法による重縮合、 [9] アルデヒド基を有する化合物とアセトニ トリル基を有する化合物とのKnoevenagel反応による重合[10]ア ルデヒド基とアセトニトリル基とを有する化合物のKnoevenagel反応 による重合などの方法、 [11] アルデヒド基を2つ以上有する化合物のMcM urry反応による重合などの方法が例示される。 上記〔1〕~〔11〕の重合について以下に式で示す。

[0134]

10

20

30

40

[1]

(I)

[0135]

[2]

OHC —Ar —
$$CH_2P^*Ph_3$$
 X — Base — Ar —

[0136] [3]

[0137]

[4]

OHC --- Ar --- CHO + (RO)2(O)PH2C --- Ar'---- CH2P(O)(OR)2

[0139]

[6]

20

40

[0140]

$$\begin{array}{c} (7) \\ XCH_2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} R \\ CH_2X \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} Basc \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} R \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} R \\ \end{array} \begin{array}{c$$

[0143]

[10]

[0144] [11]

[0145]

また、本発明の高分子発光体の製造方法としては、主鎖にピニレン基を有しな い場合には、主鎖にビニレン基を有する場合には、3重項発光錯体から誘導され た重合活性基を有する単量体と、必要に応じてその他の単量体を用いて、例えば [12] Suzukiカップリング反応により重合する方法、[13] Grig nard反応により重合する方法、[14] Ni (0) 触媒により重合する方法 、 [15] FeCl₃等の酸化剤により重合する方法、電気化学的に酸化重合す る方法、あるいは〔16〕適当な脱離基を有する中間体高分子の分解による方法 などが例示される。

上記 [12] ~ [16] までの重合法について、以下に式で示す。

[0146]

[12]

20

30

40

50

$$Br - Ar - Br + (RO)_2B - Ar' - B(OR)_2$$

$$R = H, alkyl$$

$$Base - Ar - Ar' - Ar - Ar' - Ar - Ar'$$

[0147]

[13]

$$Br \longrightarrow Ar \longrightarrow MgBr \longrightarrow Mi Cat.$$

[0148]

[14]

$$B - A - B \longrightarrow (N(0))$$

[0149]

Y= S, NH

[0150]

[0151]

これらのうち、Wittig反応による重合、Heck反応による重合、Horner-Wadsworth-Emmons法による重合、Knoevengengによる重合、Knoevengengにより重合するする方法、Crignard反応により重合する方法、Ni(0) 触媒により重合する方法が、構造制御がしやすいので好ましい。さらにSuzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、Ni(0) 触媒により重合する方法が、Grignard反応により重合する方法、Ni(0) 触媒により重合する方法が原料の入手しやすさと重合反応操作の簡便さから好ましい。

単量性を、必要に応じ、有機容媒に溶解し、例えばアルカリや適当な触媒を用い、有機溶媒の融点以上洗点以下で、反応させることができる。例えば、"オルガニック リアクションズ (Organic Reactions)", 第14巻, 270-490頁, ジョンワイリー アンド サンズ (John Wiley & Sons, Inc.), 1965年、"第27巻, 345-390頁, ジョンイリー アンド サンズ (Organic Reactions)", 第27巻, 345-390頁, ジョンイリー アンド サンズ (John Wiley&Sons, Inc.), 19

20

30

40

50

82年、"オルガニック シンセシス (Organic Syntheses) ",コレクティブ第6巻(Collective Volume VI), 40 7-411頁, ジョンワイリー アンド サンズ (John Wiley&So ns, Inc.), 1988年、ケミカル レビュー (Chem. Rev.). 第95巻,2457頁(1995年)、ジャーナル オブ オルガノメタリック ケミストリー (J. Organomet. Chem.),第576巻, 147 頁(1999年)、ジャーナル オブ プラクティカル ケミストリー (1. P rakt. Chem.), 第336巻, 247頁 (1994年)、マクロモレキ ュラー ケミストリー マクロモレキュラー シンポジウム (Makromol . Chem., Macromol. Symp.),第12巻, 229頁(198 7年)などに記載の公知の方法を用いることができる。

[0153]

有機溶媒としては、用いる化合物や反応によっても異なるが、一般に副反応を 抑制するために、用いる溶媒は十分に脱酸素処理を施し、不活性雰囲気化で反応 を進行させることが好ましい。また、同様に脱水処理を行うことが好ましい。(但し、Suzukiカップリング反応のような水との2相系での反応の場合には その限りではない。)

[0154]

反応させるために適宜アルカリや適当な触媒を添加する。これらは用いる反応 に応じて選択すればよい。該アルカリまたは触媒は、反応に用いる溶媒に十分に 溶解するものが好ましい。アルカリまたは触媒を混合する方法としては、反応液 をアルゴンや窒素などの不活性雰囲気下で攪拌しながらゆっくりとアルカリまた は触媒の溶液を添加するか、逆にアルカリまたは触媒の溶液に反応液をゆっくり と添加する方法が例示される。

[0155]

本発明の高分子発光体を高分子LEDの発光材料として用いる場合、その純度 が発光特性に影響を与えるため、重合前の単量体を蒸留、昇華精製、再結晶等の 方法で精製したのちに重合することが好ましく、また合成後、再沈精製、クロマ トグラフィーによる分別等の純化処理をすることが好ましい。

[0156]

本発明の高分子発光体の製造方法において、それぞれの単量体は、一括混合して 反応させてもよいし、必要に応じ、分割して混合してもよい。 [0157]

より具体的に、反応条件について述べると、Wittig反応、Horner 反応、Knoevengel反応などの場合は、単量体の官能基に対して当量以 上、好ましくは1~3当量のアルカリを用いて反応させる。アルカリとしては、 特に限定されないが、例えば、カリウムー t ープトキシド、ナトリウムー t ープ トキシド、ナトリウムエチラート、リチウムメチラートなどの金属アルコラート や、水素化ナトリウムなどのハイドライド試薬、ナトリウムアミド等のアミド類 等を用いることができる。溶媒としては、 N、N-ジメチルホルムアミド、テ トラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン等が用いられる。反応の温度は、通常 は室温から150℃程度で反応を進行させることができる。反応時間は、例えば 、5分間~40時間であるが、十分に重合が進行する時間であればよく、また反 応が終了した後に長時間放置する必要はないので、好ましくは10分間~24時 間である。反応の際の濃度は、希薄すぎると反応の効率が悪く、濃すぎると反応 の制御が難しくなるので、約0.01 w t %~溶解する最大濃度の範囲で適宜選 択すればよく、通常は、0.1wt%~20wt%の範囲である。Heck反応 の場合は、パラジウム触媒を用い、トリエチルアミンなどの塩基の存在下で、単 量体を反応させる。N、N-ジメチルホルムアミドやN-メチルピロリドンなど の比較的沸点の高い溶媒を用い、反応温度は、80~160℃程度、反応時間は 、1時間から100時間程度である。

[0158]

Suzukiカップリング反応の場合は、触媒として、例えばバラジウム [テ トラキス(トリフェニルホスフィン)」、パラジウムアセテート類などを用い、 炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化バリウム等の無機塩基、トリエチルアミ ン等の有機塩基、フッ化セシウムなどの無機塩を単量体に対して当量以上、好ま しくは1~10当量加えて反応させる。無機塩を水溶液として、2相系で反応さ せてもよい。溶媒としては、 N、N-ジメチルホルムアミド、トルエン、ジメ トキシエタン、テトラヒドロフランなどが例示される。溶媒にもよるが50~1 60℃程度の温度が好適に用いられる。溶媒の沸点近くまで昇温し、環流させて もよい。反応時間は1時間から200時間程度である。

[0159]

Grianard反応の場合は、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジ メトキシエタンなどのエーテル系溶媒中でハロゲン化物と金属Mgとを反応させ てGrignard試薬溶液とし、これと別に用意した単量体溶液とを混合し、 ニッケルまたはパラジウム触媒を過剰反応に注意しながら添加した後に昇温して 環流させながら反応させる方法が例示される。Grignard試薬は単量体に 対して当量以上、好ましくは1~1.5当量、より好ましくは1~1.2当量用 いる。これら以外の方法で重合する場合も、公知の方法に従って反応させること ができる。

[0160]

本発明の高分子発光体の製造方法は、X₁-A-X₂で示される単量体 (ここに X1、X2はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシまたはアリ ールスルホニルオキシ基を示す。-A-は、3重項励起状態からの発光を示す金 属錯体構造を有する繰り返し単位を示す。) と $X_3 - D - X_4$ (ここに X_3 、 X_4 は それぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスル ホニルオキシ基を示す。DはA以外の繰返し単位を示す。)とをNi触媒の存在 下反応させる製造方法である。

[0161]

また、本発明の高分子発光体の製造方法は、Y1-A-Y2(ここにY1、Y2はそ れぞれ独立に本ウ酸基またはホウ酸エステル基を示す。) で示される単量体と、 Z₁-D-Z₂で示される単量体(Z₁、Z₂はハロゲン原子、アルキルスルホニルオ キシ基またはアリールスルホニルオキシ基を示す。 Dは前記と同じ。)とをPd 触媒の存在下反応させる製造方法である。

[0162]

さらに、本発明の高分子発光体の製造方法は、 $Y_3 - D - Y_4$ (ここに Y_3 、 Y_4 は それぞれ独立にホウ酸基またはホウ酸エステル基である。Dは前記と同じ。)で 示される単量体と、 Z3-A-Z4で示される単量体 (Z1、Z2はそれぞれ独立にハ ロゲン原子、アルキルスルホニルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基を 示す)とをPd触媒の存在下反応させる高分子発光体の製造方法である。

[0163]

中でも、 X, - A - X, で示される単量体、 Y, - A - Y, で示される単量体また は Z_3 -A $-Z_4$ で示される単量体が単量体全体に対して、0.01 モル%以上1 0 モル%以下であることが好ましい。

[0164]

上記において、-A-は、3重項励起状態からの発光を示す金属錯体構造を有す る繰り返し単位であり、具体的には構造式で例示すると、前記で例示の3重項発 光錯体のRのうち、何れか2個が隣接する繰り返し単位との結合手となった2価 の基等が挙げられる。

10

20

30

40

20

30

40

50

[0165]

上記において、-D-は、-A-以外の繰返し単位であり、具体的には、上記式(1)や(2)で示される構造が挙げられる。

[0166]

 X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 、 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 で示されるハロゲン原子としては、よう 素、臭素、塩素、などが例示される。また、アリールスルホニルオキシ基として は、ペンタフルオロフェニルスルホニルオキシ基、バラトルエンスルホニルオキシ基をどが、アルキルスルホニルオキシ基、などが例示される。

[0167]

Y1、Y2、Y3、Y4で示されるホウ酸基、ホウ酸エステル基としては、ホウ酸基、 、ジメチルホウ酸エステル、エチレンホウ酸エステル、トリメチレンホウ酸エス テルなどが例示される。

[0168]

Ni触媒の存在下反応させる例としては例えば上途のNi (0) 触媒により重合する方法が挙げられる。

ニッケル触媒としては、エチレンピス(トリフェニルホスフィン)ニッケル錯体、デトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル錯体、ピス(シクロオクタジェニル)ニッケル錯体、などが倒示される。

[0169]

Pd触媒の存在下反応させる例としては、例えば、上記Suzukiカップリング反応が挙げられる。

パラジウム 触線としては、酢酸パラジウム、パラジウム [テトラキス (トリフェールボスフィン)] 鏪体、ピス(トリシクロヘキシルホスフィン)パラジウム鎧体などが例示される。

[0170]

本発明の高分子発光体の製造方法により、3重項励起状態か6の発光を示す金 属鎖体構造をポリマーの主鎖あるいは側鎖に有する高分子発光体が容易に合成で き、工業的に非常に有利である。

[0171]

次に本発明の錯体について説明する。

本発明の精体は、反応性官能基としての臭素原子、塩素原子、よう素原子、ア リールスルホニルオキシ基、アルキルスルホニルオキシ基等を有する配位子を特 ち、イリジウム、白金、ユーロビウムまたは金を中心金属とする新規な錯体であ り、本発明の高分子発光体の原料の単最体となりうる錯体である。該錯体は上記 公知の錯体が反応性官能基を有さず、誘導体に変換したり、ポリマー会成のため の単最体として用いることが困難であるという問題を解決したものである。

[0172]

本発明の錯体は、一般式 (8)

$$\left(L \right)_{0} M - \left(Ar \right)_{m} X$$
 (8)

(式中、L、M、Ar、m、oは、前記と同じ。Xは、ハロゲン原子、アリール スルホニルオキシ蒸、またはアルキルスルホニルオキシ基である。)で示される 鎖体である。

[0173]

Xで示されるハロゲン原子としては、よう素、臭素、塩素、などが例示される。 また、フリールスルホニルオキシ基としては、ペンタフルオロフェニルスルホニ ルオキシ基、パラトルエンスルホニルオキシ基などが、アルチルスルホニルオキ シ基としては、メタンスルホニルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキ シ基、などが例示される。

[0174]

中でも、一般式(8)で表される錯体のXを全て水素原子とした錯体の1 重項状 態と3重項状態のエネルギーを、B3LYP法で計算したとき、1重項状態と3 重項状態のエネルギーの差が 6 eV以下であることを特徴とする錯体が好ましくよ り好ましくは4eV以下、さらに好ましくは2eV以下である。

[0175]

中でも、一般式 (9) $M'(Ar')_{\alpha}(L')r$

10

20

30

(式中、M'はイリジウム原子、白金原子または金原子を示す。Ar'は、同一ま たは相異なり、窒素原子と炭素原子でM'と結合して5員環を形成する2座配位 子であって、少なくとも1つの臭素原子を有する2座配位子である。 L'はそれ ぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、複素環配位子、カルボキシル基 、ハロゲン原子、アミド基、イミド基、アルコキシ基、アルキルメルカプト基。 カルボニル配位子、アルケン配位子、アルキン配位子、アミン配位子、イミン配 位子、ニトリル配位子、イソニトリル配位子、ホスフィン配位子、ホスフィンオ キシド配位子、ホスファイト配位子、エーテル配位子、スルホン配位子、スルホ キシド配位子またはスルフィド配位子である。qは、1~3の整数を示す。rは、 0~2の整数を示す。)で表される錯体が好ましい。 [0176]

一般式 (9) で示される錯体の配位子Ar'の具体例としては、Mと結合する規 素原子に水素原子が付加した形 (Ar, H) で例示すると.

2-メタブロモフェニルピリジン、2-(メタブロモ-パラフェニルフェニル)ピ リジン、7-ブロモベンゾ[h]キノリン、2-(5-ブロモ-4-チオフェン-2-イル)ピリジン、2-(5-ブロモ-4-フェニルチオフェン-2-イル)ピ リジン、2-メタブロモフェニルベンゾオキサゾール、2-(メタブロモ-パラフ ェニルフェニル)ベンゾオキサゾール、2-メタブロモフェニルベンゾチアゾー ル、2--(メタブロモ-パラフェニルフェニル)ベンソチアゾール、2-(6-ブ ロモベンゾチオフェン-2-イル)ピリジン、2-ブロモ-7,8,12,13,17,18-ヘキ サキスエチル-21H,23H-ポルフィリン、6-ブロモ-1,10-フェナントロリン、ベン ゾイル-パラブロモベンゾイル-メタン、(4-ブロモテノイル)トリフルオロアセト ン、などが例示され、2-メタブロモフェニルピリジン、7-プロモベンゾ[h] キノリン、2-メタブロモフェニルベンゾオキサゾール、2-メタブロモフェニ ルベングチアゾールなどが好ましい。

[0177]

一般式(9)で示される錯体の配位子Ar'はハロゲン原子、アルキル基。アル ケニル基、アラルキル基、アリールチオ基、アリールアルケニル基、環状アルケ ニル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルオキシカルボニル基、アラ ルキルオキシカルボニル基、アリール基等の置換基を有していてもよい。

Ar'の置換基の具体例としては以下のとおりである。

ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子などが、ア ルキル基としてはメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブ チル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-アミル基、ネオペンチル基、n-ヘキ シル基、シクロヘキシル基、nーオクチル基、n-ノニル基、2.3.4-トリメチル -3-ベンチル基、2.4-ジメチル-3-ペンチル基などが、

アルケニル基としては2-メチル-1-プロペニル基、2-ブテニル基などが、 アラルキル基としてはベンジル基、2-フェニルエチル基、2-ナフチルエチル基 50

20

30

40

50

、ジフェニルメチル基などが、アリールチオ基としてはチオフェニル基などが、 アリールアルケニル基としてはトランス&スチリル基、3-フェニル-1-プロベ ニル基などが、環状アルケニル基としては、1-シクロヘキセニル基などが、ア ルコキン基としてはメトキシ基、エトキシ基、n-プロボキシ基、t-ブトキシ基 などが、アリールオキシ基としてはフェノキシ基、ナフチルオキシ基、ジフェニ ルオキシ基などが、アルキルオキシカルボニル基としてはメトキシカルボニル エトキシカルボニル基、t-ブチルオキシカルボニル基、アラルキルオキシカ ルボニル基としてはベンジルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボ ニル基としてはベンジルオキシカルボニル基などが、アリールオキシカルボ ニル基としては、フェニルオキシカルボニル基などが、アリール基としてはフェ ニル基、ナフチル基、ピフェニル基、フリル基などが、それぞれ例示される。 【01791

また、上記のハロゲン原子以外の置換基は、たとえば、フッ素原子、塩素原子、 吳素原子、茨素原子などのハロゲン原子;メトキシ基、エトキシ基、nープロール キシ基、tープトキン基などのアルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキ シ基;メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nープチル基、メ ブラル港、tープチル基、nーアミル基、ネオペンチル基、nーヘキシル基など の低級アルキル差、nープロピルチオ基、tープチルチオ基などの低級アルキルチ オ基;フェニルチオ基などのアリールチオ基、ニトロ基、水酸基などで置換され でいてもよい。 【0180】

また、上記式 (9) のL'において、アルキル基、アリール基、複素環配位子、カルボキシル基、ハロゲン原子、アミド基、イミド基、アルコキシ基、アルキン配位子、カルボニル配位子、アルケン配位子、アルキン配位子、オミン配位子、オミン配位子、ホスフィン配位子、オスフィンオキシド配位子、ホスファイト配位子、エーテル配位子、スルホン配位子、スルホキシド配位子またはスルフィド配位子で示される配位子としては、上記式 (6) 中のLに例示のものと同様である。

本発明の錯体 (9) の具体例としては、例えば、中心金属M'がイリジウム原子のものとしては、トリス(2-メタブロモフェニルビリジン)イリジウム(III)、(ビス(2-メタブロモフェニルビリジン)イリジウム(III)、(2-メタブロモフェニルビリジン)イリジウム(III)、(アス(2-メタブロモフェニルビリジン)フ(フェニルビリジン)イリジウム(III)、ビス(アーブロモベンブ(h]キノリン)アセチルアセトナートイリジウム(III)、ビス(2-(3-ブロモフェニル)ペンゾオキサゾール)アセチルアセトナートイリジウム(III)、ビス(2-(3-ブロモフェニル)ペンゾオキサゾール)アセチルアセトナートイリジウム(III)、ビス(2-(3-ブロモベンゾチオフェンー2-イル)ビリジン)アセチルアセトナートイリジウム(III)、ビス(2-(3-ブロモベンゾチオフェン-2-イル)ビリジン)アセチルアセトナートイリジウム(III) がが挙げられる

[0182]

また、中心金属M' が白金原子のものとしては、ビス (2 - メタブロモフェニルビリジン) プラチナ (II)、(2 - メタブロモフェニルビリジン) (フェニルビリジン) プラチナ (II)、(7 - ブロモベンゾ [h]キノリン) アセチルアセトナートプラチ (II)、(2 - (5 - ブロモチオフェン - 2 - イル) ピリジン) アセチルアセトナートプラチナ (II)、(2 - (3 - ブロモフェニル) ペンブオキサゾール) アセチルアセトナートプラチナ (II)、(2 - (3 - ブロモフェニル) ペンゾチアゾール) アセチルアセトナートプラチナ (II)、(2 - (5 - ブロモフェニル) ペンゾチアゾール) アセチルアセトナートプラチナ (II)、(2 - (5 - ブロモマンゾチオフェン - 2 - イル) ビリジン | アセチルアセトナートプラチナ (II) 等が挙げられる。 [0 18 3]

また、中心金属M'が金原子のものとしては、トリス(2-メタブロモフェニル

ピリジン)金(III)、ピス(2-メタプロモフェニルピリジン)(フェニルピリジン)金(III)、 (2-メタプロモフェニルピリジン)ジ(フェニルピリジン)金(III)、ピス(2ース(7ープロモベンゾ[h]キノリン) アセチルアセトナート金(III)、ピス(2ー(3ープロモテオフェンー2ーイル)ピリジン)アセチルアセトナート金(III)、ピス(2ー(3ープロモフェニル)ベンゾオキサゾール)アセチルアセトナート金(III)、ピス(2ー(3ープロモフェニル)ベンゾチアゾール)アセチルアセトナート金(IIII)、ピス(2ー(5ープロモフェニル)ベンゾチアゾール)アセチルアセトナート金(1III)、ピス(2ー(5ープロモベンゾチオフェンー2ーイル)ピリジン}アセチルアセトナートを(III)等が挙げられる。

[0184]

また、中心金属M' がユーロビウム原子のものとしては、(6-プロモ-1,10-フェナントロリン)トリス(ジベンゾイルメタン)ユーロビウム(III)、(6-プロモ-1,10-フェナントロリン)トリス [(4-プロモテノイル)トリフルオロアセトン] ユーロビウム(III)、などが挙げられる。

[0185]

中でも Λ r' が一般式 (10) で示される 2 座配位子であり、 R^{21} \sim R^{28} の1つ 以上が臭素原子であるものがより好ましく、 R^{23} が臭素原子で、他が水素原子であるものが終に好ました。

R27

(式中、R¹¹~R²⁸は、それぞれ独立に、水薬原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、アリールチオ基、アリールアルケニル基、環状アルケニル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、またはアリール基を示す。R²¹~R²⁸のうち少なくとも1つは臭素原子である。)

(10)

 $R^{21}\sim R^{28}$ の具体例は、前途の一般式(9)で示される錯体の配位子Ar'の置換基の具体例と同じである。

[0186]

次に本発明の錯体の製造方法について一般式 (8) の錯体の製造方法を例にとり説明する。

一般式(8)の錯体は

一般式(11)

50

40

10

20

M'-(L')s

(11)

(式中L'は、式 (9) のL'と同じ意味である。sは、0~3の整数を示す。) で示される錯体と、

Ar'H (12)

(式中、Ar'は式(9)のAr'と同じ意味であり、Ar'Hは Ar'のM' と結合する炭素原子に水素原子が付加していることを意味する。) で示される化合物

とを反応させることにより製造できる。

[0187]

し'としては、カルポキシル基、ジケトナート配位子、アミド基、イミド基、 カルポニル配位子、アレーン配位子、アルケン配位子、アルキン配位子、イミン 配位子、ニトリル配位子、エーテル配位子、スルホン配位子、スルホキシド配位 子、スルフィド配位子など、比較的弱く中心金属に結合しているため、交換反応 がスムーズに進行する配位子が好ましい

[0188]

上記Aェ、Hは市販の試案を用いてもよいし、また、公知の方法により製造す ることもできる。 [0189]

本発明の製造方法において、錯体(11)と配位子(12)の量比は、調製す る目的の錯体によって異なるが、モル比で、およそ錯体/配位子=1/0.5~1 **/10での節用である。**

[0190]

また、反応は、通常溶媒中で行われる。溶媒としては、例えば、ジエチルエー テル、テトラヒドロフラン、ターシャリーブチルメチルエーテル、ジオキサン、 などのエーテル系溶媒、ヘキサン、シクロヘキサン、トルエン、キシレンなどの 炭化水素系溶媒、酢酸エチルエステル、プロピオン酸メチルエステル、などのエ ステル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、などのハ ロゲン系溶媒、アセトン、メチルイソブチルケトン、ジエチルケトンなどのケト ン系溶媒、エタノール、ブタノール、エチレングリコール、グリセリンなどのア ルコール系溶媒、などが用いられる。溶媒の使用量は、特に制限されないが、通 常、原料である錯体類と配位子類の合計重量に対して通常重量比で10~500倍程 度である.

[0191]

反応温度は、特に限定されないが、通常50~350℃付近で反応させる。 反応時間は、特に限定されないが、通常30分間から30時間程度である。

[0192]

合成操作としては、フラスコ内に溶媒を投入しこれを攪拌しながら、不活性ガ ス、例えば、窒素ガスやアルゴンガス、でパブリングなどにより脱気した後、錯 体(11)と配位子(12)を投入する。攪拌しながら不活性ガス雰囲気下で配 位子交換される温度まで昇温し、保温攪拌する。反応の終点は、TLCモニター や高速液体クロマトグラフィーにより原料の減少が停止することや、どちらかの 原料の消失をもって決定することができる。

[0193]

反応混合液からの目的物の取り出しと精製については、錯体によって異なり、 通常の錯体精製の手法が使われる.

[0194]

50

40

10

20

例えば、錯体に対して管容線である1規定の塩酸水溶液を投入し錯体を折出させ、これをろ適して取りこの固体をジクロロメタンやクロロホルムなどの有機落場に溶かす。この溶液をろ適して不溶物を除去し再度激縮し、シリカゲルカラスクロマトグラフィー(ジクロロメタン溶出)により精製し、目的物の分面溶液を集め、例えば、メタノール(貧溶線)を適当量加え、嚢縮し目的物錯体を析出させ、これをろ適して乾燥させ樹体を得る。尚、本発明の錯体(9)および(10)の製造法は上記方法に限度されない。

[0195]

本発明の錯体を単量体として用いることにより、高分子発光体を製造すること ができる。

[0196]

次に、本差明の高分子LEDについて説明する。本発明の高分子LEDは、腸 概および陰極からなる電極間に発光層を有する高分子LEDであり、該発光層が 本発明の高分子発光体を含むことを輸放とする。

[0197]

また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を 設けた高分子LED、勝極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED 、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設け、かつ陽極と発光層との間に、正孔 輸送層を設けた高分子LED等が挙げられる。

また、上記少なくとも一方の電極と発光層との間に該電極に隣接して薄電性高 分子を含む層を設けた高分子LED;少なくとも一方の電極と発光層との間に数 電極に隣接して平均膜厚2nm以下のパップァー層を設けたLEDが挙げられる

[0198]

具体的には、以下のa) ~d) の構造が例示される。

- a) 陽極/発光層/陰極
- b) 陽極/正孔輸送層/発光層/降極
- c) 陽極/発光層/電子輸送層/陰極
- d) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極

(ここで、/は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。) 【0199】

ここで、発光層とは、発光する機能を有する層であり、正孔輸送層とは、正孔 を輸送する機能を有する層であり、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する機能を有する機能を有する場である。なお、電子輸送層と用いて、電子輸送層と呼ば、発光層、正孔輸送層、電子輸送層は、それぞれ独立に2層以上用いてもよい。

[0200]

また、電極に隣接して設けた電荷輸送屬のうち、電極からの電荷社入効率を改善する機能を有し、素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷社入 層 (正礼社入層、電子社入層)と一般に呼ばれることがある。

[0201]

さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接 して前記の電荷注入層又は膜厚2nm以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面 の審着性向上や混合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄いパッファ 一層を挿入してもよい。

[0202]

積層する層の順番や数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を 勘案して適宜用いることができる。

[0203]

本発明において、電荷社入層(電子注入層、正孔注入層)を設けた高分子LE Dとしては、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して 10

20

40

30

電荷注入層を設けた高分子LEDが挙げられる。

[0204]

例えば、具体的には、以下のe) ~p) の構造が挙げられる。

- e) 陽極/電荷注入層/発光層/陰極
- f) 陽極/発光層/電荷注入層/陰極
- g) 陽極/電荷注入層/発光層/電荷注入層/陰極
- h) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/陰極
- i) 陽極/正孔輸送層/発光層/電荷注入層/陰極
- j) 陽極/電荷注入層/正孔輸送屬/発光層/電荷注入層/陰極
- k)陽極/電荷注入層/発光層/電荷輸送層/陰極
- 1)陽極/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
- m) 陽極/電荷注入層/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
- n) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電荷輸送層/陰極
- o) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電荷注入層/陰極
- p) 陽極/電荷注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電荷注入層/除極 【0205】

電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送材料との中間の値のイオン化ポテンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸送層に含まれる電子輸送材料との中間の値の電子観和力を有する材料を含む層などが例示される。

[0206]

上記電荷往入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、 10^{-6} S/c m以上 10^3 S/c m以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくするためには、 10^{-6} S/c m以上 10^2 S/c m以下が 10^{-6} S/c m以上 10^{-6} S/c m以下が 10^{-6} S/c m以下が 10^{-6} S/c m以上 10^{-6} S/c m以下が 10^{-6} S/c m以 10^{-6} S/c m以 1

通常は該導電性高分子の電気伝導度を10⁻⁵S/cm以上10³S/cm以下とするために、該導電性高分子に適量のイオンをドープする。

.

ドープするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオンである。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスルホン酸イオン、 様兄スルホン酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが例示される。

[0209]

電荷注入層の襲厚としては、例えば1 n m ~ 1 0 0 n m であり、2 n m ~ 5 0 n m が好ましい。

[0210]

推荷注入欄に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリリンニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、芳香族アミン構造を主領または側鎖に含む重合体などの事電性高分子、金属フタロシアニン (領フタロシアニンなど)、カーボンなどが例示される。

[0211]

膜厚2nm以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙げられる。膜厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDとしては、陰極に廃接して

10

20

30

20

30

40

50

襲厚2nm以下の絶縁層を設けた高分子LED、陽極に隣接して設厚2nm以下 の絶縁層を設けた高分子LEDが挙げられる。

[0212]

具体的には、例えば、以下のq)~ab)の構造が挙げられる。

- q) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/陰極
- I) 陽極/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- s) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- t) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/除極
- u) 腸極/正孔輸送層/発光層/胰厚2nm以下の絶縁層/陰極
- v) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- w)陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/発光層/電子輸送層/陰極
- x) 陽極/発光層/電子輸送層/膜厚2nm以下の絶縁層/陰極
- y) 陽極/膜厚2 n m以下の絶縁層/発光層/電子輸送層/膜厚2 n m以下の絶縁層/陰極
- 2) 陽極/膜厚2nm以下の絶縁層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極 a a) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/腰厚2nm以下の絶錄層/除板
- ab) 勝極/腹厚2nm以下の絶縁扇/正孔輸送層/発光版/電子輸送層/験厚2nm以下の絶縁層/陰極

[0213]

高分子LED作成の源に、本発明の有機溶錐可溶性の高分子発光体を用いることにより、溶液から成膜する場合、この溶液を塗布後乾燥により溶媒を除去するだけでよく、また電荷輸送材料や発光材料を混合した場合においる同様な手法が適用でき、製造上非常に有利である。溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラピアコート法、グラピアコート法、パーコート法、アイアンプコート法、スプレーコート法、スクリン・コート法、スクリン・コート法、スクリン・コート法、スクリン・コート法、スクリン・スクリント法等の電布法を用いることができる。

[0214]

発光層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、例えば $1\,n\,m\,ho\,6\,1\,\mu\,m\,\tau$ あり、好ましくは $2\,n\,m\,\sim\,5\,0\,0\,n\,m\,\tau$ あり、さらに好ましくは $5\,n\,m\,\sim\,2\,0\,0\,n\,m\,\tau$ ある。

[0215]

本発明の高分子LEDにおいては、発光層に上記离分子発光体以外の発光材料 を混合して使用してもよい。また、本発明の高分子LEDにおいては、上記高分 子発光体以外の発光材料を含む発光層が、上記高分子発光体を含む発光層と積層 されていてもよい。

[0216]

該発光材料としては、公知のものが使用できる。低分子化合物では、例えば、 ナフタレン誘導体、アントラセンもしくはその誘導体、ペリレンもしくはその誘 導体、ポリメチン系、キサンテン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8 - ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロベンタジエンもしくはその誘導体。またはテトラフェニルブタジエンもしくはその誘導体などを用いることができる。

[0217]

具体的には、例えば特開昭57-51781号、同59-194393号公報 に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。 [0218]

本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送材料と

しては、ポリビニルカルバソールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主領に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ドリフェニルジアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリデオフェンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チェニレンビニレン)もしくはその誘導体などが例示される。

[0219]

具体的には、該正孔輸送材料として、特開昭63-70257号公根、同63-175860号公報、韓期平2-135359号公根、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送材料として、ポリビニルカルパゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、ポリアニリンもしくは主領に 芳香族アミル化合物基を有するポリショ ロキサン精準体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリアオフェンもしくはその誘導体、ポリアカンビニレン) もしくはその誘導体、またはポリ(2、5-チェニレンビニレン) もしくはたの誘導体等の高分子正孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくは対リビニルルパゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主領に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子パインダーに分散させて用いることが好ましい。 [0221]

ポリビニルカルパゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカ チオン重合またはラジカル重合によって得られる。

[0222]

ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー(Chem.Rev.)第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB23001965 公開明細書に記載の化合物等が例示される。合成方法もこれら、に記載の方法を用いることができるが、特にキッピング法が好適に用いられる。

[0223]

ボリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性が ほとんどないので、 飼敵または主鎖に上配低分子正孔輸送材料の構造を有するも のが好流に用いられる。 特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有す るものが例示される。

102241

正孔輪送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輪送材料では、高分子バインダーとの混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輪送材料では、溶液からの成膜による方法が例示される。

[0225]

溶液からの成康に用いる溶媒としては、正乳輸送材料を溶解させるものであれば特に削限はない。該溶媒として、クロロボルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の方膏該炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸プチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

[0226]

溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンコート法、キャスティング法 スクログラビアコート法、グラビアコート法、パーコート法、ロールコート 法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン 10

20

30

20

30

40

50

印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗 布法を用いることができる。

[0227]

混合する高分子パインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ま しく、また可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子パインダーとして、ポリカーポネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。

[0228]

正孔輸送層の聴厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動地圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり野ましくない。従って、該正孔輸送層の膜厚としては、例えば $1 \, n \, m \, m \, r \, b \, n \, d \, b \, d \, c \,$

[0229]

本売明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送材料としては公知のものが使用でき、オキサヴァール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘導体、ペンソキノンもしくはその誘導体、テントラ・メンシャンをしてはない誘導体、アントラ・オーンをしてはその誘導体、プフェニルジシアノエチレンとしてはその誘導体、プフェニルジシアノエチレンとしてはその誘導体、プフェリンをしてはその誘導体、プリテノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリナノリンもしくはその誘導体等が例示される。【0236】

具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、 特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-20998 号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの勢が例示される。

[0231]

これらのうち、オキサジアソール誘導体、ベンソキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、または8-とドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノキサンもしくはその誘導体が対ましく、2 - (4 - ビフェニリル) -5 - (4 - ビアルフェニル) -1,3,4 - オキサジアソール、ベンソキノン、アントラキノン、トリス(8 - キノリノール) アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。

[0232]

電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送材料では、粉末からの真空蒸着法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材料では溶液または溶融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融状態からの成膜時には、高分子パイングーを併用してもよい。

[0233]

溶液からの成談に用いる溶媒としては、電子輸送材料および/または高分子パインダーを溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テヒドロフラン等のエーデル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化木濃系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、所なデナル、酢酸プチル、エチルセルソルブアセデート等のエステル米溶媒が例示される。

[0234]

溶液または溶酸状態からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラピアコート法、グラピアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の輸布法を用いることができる。

[0235]

混合する高分子パインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また、可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子パインダーとして、ポリ(Nービニルカルパゾール)、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリ(pーフェニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ボリメチルアクリレート、ポリスチレックリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、またはポリシロキサンなどが例示される。

[0236]

[0237]

本発明の高分子LEDを形成する基板は、電極を形成し、談高分子LEDの各 展を形成する瞬に変化しないものであればよく、例えばガラス、ブラスチック、 高分子フィルム、シリコン基板などが例示される。不透明な基板の場合には、反 対の電極が透明または半透明であることが好ましい。

[0238]

通常、陽極および陰極からなる電極のうち少なくとも一方が透明または半透明であり、陽極側が透明または半透明であることが好ましい。

鉄勝極の材料としては、専電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられたる。具体的には、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複合であるインジウム・亜鉛・オキサイド(ITO)、インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラスを用いて作成された膜(NESAなど)や、金、白金y 、鎖、鋼等が用いられ、ITO、インジウム・亜鉛・オキサイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空蒸着法、スパックリング法、イオンプレーティング法、メッキ法等が挙げられる。また、談腸極として、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の透明導電膜を用いてもよい。

[0239]

陽極の腰厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができるが、例えば10nmから10 μ mであり、好ましくは20nm~1 μ mであり、さらに好ましくは50nm~500nmである。

また、勝極上に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導体、導電性高分子、カーボンなどからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機 総縁材料等からなる平均販厚2 n m以下の層を設けてもよい。

[0241]

本発明の高分子LEDで用いる陰極の材料としては、仕事関数の小さい材料が 好ましい。例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、 10

20

30

ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、とリウム、ナサマリウム、コーロビウム、テルビウム、イッテルビウムなどの金属、銀、白のこそれものうち2つ以上と、金、銀、マンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タングステン、銀のうち1つ以金ととの合金、グラファイトまたはグラファイト層間化合物等が用いる合金、グラウムーを発展しては、マグネシウムーを発展しては、マグネシウムーの個をしては、マグネシウム一般合金、マグネシウムーアルミニウム合金、リチウムーマグネシウムータの場合金、リチウムーマグネシウムーアルミニウム合金をリチウムーマグネシウムーアルミニウム合金をリチウムーマグネシウムーアルミニウム合金をリチウムーマグネシウムーアルミニウム合金を

[0242]

陰福の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば10nmから10μmであり、好ましくは20nm~1μmであり、さらに好ましくは50nm~500nmである。

[0243]

終極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属津談を熱 圧着するラネート法等が用いられる。また、除極と有機物層との間に、嫌電性 高分子からなる層、あるいは金属級化物や金属ブッ化物、有機給線材料等からな る平均誤厚2nm以下の層を設けても良く、溶極作製後、該高分子LEDを保護 する保護層を装着していてもよい。該高分子LEDを長期安定的に用いるために ま来を外部から保護するために、保護層および/または保護カバーを装着す ることが好ましい。

[0244]

酸保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物 法を居いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低速 計局や光硬化樹脂で楽子基板と貼り合わせて密閉する方法が資道に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。まつまででき、さらに酸化パリウム等の乾燥剤を該空間内に低素やアルゴンのような不活性なガスを封入すれば、酸種の酸化を防止なができ、さらに酸化パリウム等の乾燥剤を設空間内にでなった。とにより製造工程で吸着した水分が素子にタメージを与えるのを抑制することにより製造工程で吸着した水分が素子にタメージを与えるのを抑制することに容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい。

[0245

本発明の高分子発光素子は、面状光顔、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置または液晶表示装置のバックライトに用いることができる。

本発列の高分子しEDを用いて面状の発光を得るためには、面積得るためには、 が重なり合うように配置すればよい。メクターン状の発光を設定された。 が重なり合うように配置すればよい。メクターン状の発光を設定するためには、 前形面がの発光震子の表面にバクターン状の窓を設けたマスク方法、非 発光部の有機物層を極端にバクターン状の窓を設けたマスク方法、法 を発光でステムとは両方の電極なし、いくつかの電極などのよってきる方がでメターンを形成し、いくつかの電極などを表示にOFFと ものいずれかの方法でスターンを形成と、いくつかの電を設定OFFと がメントタイプの表示来子が得られる、実に形成して直交力ように完成する ヴメントタイプの表示来子が得られる。大手形成を塗り分ける方法に一大大大力のには、 独級の種類を変換のスなる高分か発光体を塗り分けるカラブ駆動 とい、後数の種類を変換のスなの一大が上により、部分力が駆動して よい。複数の種類を変換のスターを力が上にようは、のいい。これか チカラー表示が可能となる。ドットリックア駆動しても良かできる。 あるし、TFTなどと組み合わせてアクテック駆動しても良い。 または、コンピュータアインと、ボウきる。 10

20

30

20

30

40

50

[0246]

さらに、前配面状の発光素子は、自発光薄型であり、被晶表示装置のパックライト用の面状光源、あるいは面状の照明用光液として好適に用いることができる。また、フレキシブルな差板を用いれば、曲面状の光線や表示装置としても使用できる。

【実施例】

[0247]

以下、本発明をさらに詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0248]

ここで、数平均分子載については、クロロホルムを溶媒として、ゲルバーミエーションクロマトグラフィー (GPC) によりポリスチレン換算の数平均分子 最を求めた。

[0249]

実施例1

<2- (ブロモフェニル) ピリジンの製造>

収量は1.6g(6.83mmol)で、収率は35.4%であった。LC-M SによりM'は234.0であった。

[0250]

目的物であるトリス (2 - (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 1 0. 12 mg (0. 0113 mm o 1) を得た。収率は11. 1%であった。F D-MSによりM*は893であった。

[0251]

実施例2

<ビス (2- (フェニル) ピリジン) モノ (2- (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) の製造>

トリスアセチルアセトナートイリジウム (III) 錆体 0.642g (1.31 mmo 1) と 2-(7 ロモフェニル) ピリジン0.41g (1.75 mmo 1) と 2-(7 ロモフェニル) ピリジン0.54g (3.5 mmo 1) およびグリコール 5 0 m 1 を 1 0 0 m 1 の 1 の 1 2 か 1 2 1 6 m 1 6 m 1 8 は 1 7 5 m 1 7 5 m 1 8 は 1 8 度塩酸水溶液 1 0 0 m 1 2 を 1 8 で 1 9 で 1 8 で 1 8 で 1 8 で 1 8 で 1 8 で 1 9 で 1 8 で 1 8 で 1 9 で 1 8 で 1 8 で 1 9 で 1

ろ過して回収した。

[0252]

【表 1 】

錯体のFD-MS

	ピーク比	組成比 (%)	備考
錯体1	3 1	12.2	反応しないで系外へ排出される
錯体 2	8 6	33.7	分子の末端に反応する
錯体3	100	39.2	
錯体4	3 8	14.9	

[0253]

実施例3

<高分子発光体1の合成>

9, 9-ジオクチルー2, 7-ジプロモフルオレン0, 403g(0, 735m mol) とN-オクチル-3, 6-ジプロモカルパゾール0. 321g (0.7 3 5 mm o 1) とビス (2 - (フェニル) ピリジン) モノ (2 - (プロモフェニ ル) ピリジン) イリジウム (III) 0.022g (0.03mmol:この化合 物はトリス (2- (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体、モノ (2-(フェニル) ピリジン) ピス (2-(プロモフェニル) ピリジン) イリジ ウム (III) 錯体、ビス (2- (フェニル) ピリジン) モノ (2- (プロモフェ ニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体、トリス (2- (フェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体の混合物であり、仕込みに際しては、ビス (2- (フ ェニル) ピリジン) モノ (2- (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) の分子量 7 3 3 を用いた。) と 2 , 2 ' ービビリジル 0 . 5 5 g (3 . 5 m m ○1)を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あら かじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン (脱水溶媒) 40 m 1 を加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1, 5 - シクロオクタジエ ン) ニッケル (0) を 0.9 fg (3.5 m m o l) 加え、室温で 10分間攪拌 した後、60℃で8時間反応した。なお、反応は、窒素雰囲気中で行った。反応 後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水10ml/メタノール150m 1/イオン交換水50ml混合溶液中にそそぎ込み、約30分攪拌した。次に、 生成した沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を乾燥した後、クロロホルムに溶解

10

20

30

した。この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をメタノール中にそそ ぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を被圧乾燥して、重合体 0. 11gを得た。この重合体を高分子発光体1と呼ぶ。

[0254]

高分子発光体1のポリスチレン換算重量平均分子量は、4.4×105であり 、数平均分子量は、1.9×10⁵であった。

[0255]

高分子発光体1は、9,9-ジオクチル-2,7-フルオレン、N-オクチル - 3 , 6 - カルバゾール、およびトリス (2 - (フェニル) ピリジン) イリジウ ム(III)錯体を繰り返し単位とする共重合体である。

[0256]

実施例 4

<高分子発光体2の合成>

9. 9 - ジオクチルー 2, 7 - ジブロモフルオレン 0. 4 0 3 g (0. 7 3 5 mmol) とN, N' -ジフェニル-N, N' -ピス (3-メチル-4-ブロモ フェニル) ベンジジン 0 . 4 9 6 g (0 . 7 3 5 m m o 1) とピス (2 - (フェ ニル) ピリジン) モノ (2- (ブロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 0. 0 2 2 g (0. 0 3 m m o 1 ; この化合物はトリス (2 - (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体、モノ (2- (フェニル) ピリジン) ビス (2- (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体、ビス (2- (フ ェニル) ピリジン) モノ (2- (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体、トリス (2- (フェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体の混合物 であり、仕込みに際しては、ビス (2-(フェニル) ピリジン) モノ (2-(ブ ロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) の分子量733を用いた。) と2 , 2' ービビリジル0. 5 5 g (3. 5 m m o l) を反応容器に仕込んだ後、反 応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングし て、脱気したテトラヒドロフラン (脱水溶媒) 40 m 1 を加えた。次に、この混 合溶液に、ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) を0.96g (3. 5 m m o 1) 加え、室温で10分間攪拌した後、60℃で8時間反応した。 なお、反応は、窒素雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25% アンモニア水10m1/メタノール150m1/イオン交換水50m1混合溶液 中にそそぎ込み、約30分攪拌した。次に、生成した沈殿を濾過し、回収した。 この沈殿を乾燥した後、クロロホルムに溶解した。この溶液を濾過し、不溶物を 除去した後、この溶液をメタノール中にそそぎ込み、再沈して、生成した沈殿を 回収した。この沈殿を減圧乾燥して、重合体 0.35 gを得た。この重合体を高 分子発光体 2 と呼ぶ。

[0257]

高分子発光体2のポリスチレン換算重量平均分子量は、3.6×10⁵であり 、数平均分子量は、1.8×10⁴であった。

[0258]

高分子発光体2は、9,9-ジオクチル-2.7-フルオレン、N、N '-ジ フェニルーN、N'ービス (3-メチルフェニル) ベンジジン、およびトリス (2- (フェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体を繰り返し単位とする共重 合体である。

[0259]

実施例 5

<高分子発光体3の合成>

9. 9 - ジオクチルー 2, 7 - ジプロモフルオレン 0. 8 0 6 g (1. 4 7 m mol) とビス (2- (フェニル) ピリジン) モノ (2- (プロモフェニル) ピ リジン) イリジウム (III) 0.022g (0.03mmol:この化合物はト

10

20

30

リス (2 - (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体、モノ (2 -(フェニル) ピリジン) ビス (2- (ブロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体、ビス(2-(フェニル) ピリジン) モノ (2-(プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (IH) 錯体、トリス (2 - (フェニル) ピリジン) イリ ジウム(III)錯体の混合物であり、仕込みに際しては、ビス(2-(フェニル) ピリジン) モノ (2- (プロモフェニル) ピリジン) イリジウム (III) の分 子量733を用いた。) と2, 2'-ビピリジル0, 55g (3, 5mmol) を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめ アルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン (脱水溶媒) 40 mlを加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1,5-シクロオクタジェン) ニ ッケル (0) を0.96g (3.5 mm o 1) 加え、室温で10分間攪拌した後 、60℃で8時間反応した。なお、反応は、窒素雰囲気中で行った。反応後、こ の溶液を冷却した後、25%アンモニア水10ml/メタノール150ml/イ オン交換水50ml混合溶液中にそそぎ込み、約30分攪拌した。次に、生成し た沈殿を濾過し、回収した。この沈殿を乾燥した後、クロロホルムに溶解した。 この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液をメタノール中にそそぎ込み 、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を被圧乾燥して、重合体0.1 1gを得た。この重合体を高分子発光体3と呼ぶ。

高分子発光体3のポリスチレン換算重量平均分子量は、7.6×10⁴であり、 数平均分子量は、1,2×1.0 ⁴であった。

[0260]

高分子発光体3は、9、9-ジオクチル-2、7-フルオレンおよびトリス (2- (フェニル) ピリジン) イリジウム (III) 錯体を繰り返し単位とする共重 合体である。

[0261] 実施例名

(高分子 L E D >

スパッタ法により150nmの厚みでITO膜を付けたガラス基板に、ポリ(エチレンジ オキシチオフェン)/ポリスチレンスルホン酸の溶液(パイエル社、Baytron)を用 いてスピンコートにより50nmの厚みで成膜し、ホットプレート上で120℃で5分間 乾燥した。次に、高分子発光体1の0.5wt%クロロホルム溶液を用いてスピンコー トにより約70nmの厚みで成膜した。さらに、これを被圧下80℃で1時間乾燥した 後、陰極パッファー層として、フッ化リチウムを0.4nm、陰極として、カルシウ ムを25nm、次いでアルミニウムを40nm蒸着して、高分子LEDを作成した。蒸着の ときの真空度は、すべて1~8×10⁻⁶Torrであった。得られた素子に電圧を印 加することにより、高分子発光体1からのEL発光が得られた。EL発光の強度 は電流密度にほぼ比例していた。

[0262]

実施例 6

〈項間交差の計算実施例〉

トリス (2-フェニルピリジン) イリジウム錯体の最低3重項励起状態の構造を 、B3LYP法により、LANL2MB基底関数を用いて求めた。その構造について、さらに B3LYP/LANL2MBレベルのTDDFT法により、最低一重項励起状態-最低3重項励起状 態間のエネルギー差を求めたところ、 0.87eVであった。計算にはGaussian98プ ログラムを用いた。

20

10

30

フロントページの続き

(72)発明者 土居 秀二

茨城県つくば市北原6 住友化学株式会社内

(72)発明者 栗田 靖之

茨城県つくば市北原6 住友化学株式会社内

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 BB02 BB03 CC45 DD60 DD64 DD67 EE08 FF18

GG06

4H050 AA01 AA03 AB92 WB11 WB14 WB23